



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种用于电弧离子镀沉积磁性材料涂层的复合靶材及应用

文献类型: 专利

作者 孙超、常正凯、肖金泉、宫骏

发表日期 2015-01-07

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 孙超、常正凯、肖金泉、宫骏

公开日期 2015-01-07

申请日期 2013-01-10

语种 中文

专利申请号 2013 10009959.7

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76626>] [↓](#)

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 孙超、常正凯、肖金泉、宫骏. 一种用于电弧离子镀沉积磁性材料涂层的复合靶材及应用. 2015-01-07.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

35

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。